Japanese Patent Laid-open Publication No. SHO 55-154198 A Publication date: December 1, 1980

Applicant: Chipekstechnic Wolfgang Dabisch (transliteration)

Title: A LIGHT-SHIELDING MATERIAL HAVING A TEMPERATURE

DEPENDENCE AND A RECORDING MATERIAL USING THE SAME

## 2. Scope of Claims

5

10

15

20

25

1. A light-shielding material having a temperature dependence composed of a material pair (A/B) comprising a matrix material (A) comprising at least one polymer and/or resin and at least one organic low-molecular material (B) which is at least partially insoluble in the matrix material (A) and is dispersed in the matrix material as a second phase, wherein the material pair (A/B) has a light-shielding property which varies at a temperature equal to or lower than a specific temperature  $(T_0)$ depending on a preheating temperature equal to or higher than  $(T_0)$ , and as a result, the material pair shows a maximum light-shielding property when it is heated to a temperature equal to or higher than a transformation temperature  $(T_2)$  higher than  $(T_0)$  and then cooled to a temperature equal to or lower than  $(T_0)$ , and the material pair shows a light-shielding property which decreases as the temperature increases when it is heated to a transparent temperature  $(T_1)$  between  $(T_0)$ and  $(T_2)$  in a maximum light-shielding state and then cooled to a temperature equal to or lower than  $(T_0)$ , and the material

pair shows a minimum light-shielding property when it is heated to a temperature between  $(T_1)$  and  $(T_2)$  and then cooled to a temperature equal to or lower than  $(T_0)$ .

2. The light-shielding material according to claim 1, wherein the organic low-molecular material (B) is a compound which contains at least one atom of oxygen, sulfur, nitrogen, or a halogen.

10

15

20

- 3. The light-shielding material according to claim 1 or 2, wherein the organic low-molecular material (B) is any one of an alkanol, an alkanediol, a halogen alkanol, or a halogen alkane diol, an alkylamine, an alkane, an alkene, an alkine, a halogen alkane, a halogen alkene, or a halogen alkine, a cycloalkane, a cycloalkene, or a cycloalkine, a saturated or unsaturated mono- or dicarboxylic acid, its ester, amide, or ammonium salt, a saturated or unsaturated halogen fatty acid, its ester, amide, or ammonium salt, an allylcarboxylic acid, its ester, amide, or ammonium salt, a halogen allylcarboxylic acid, its ester, amide, or ammonium salt, a thioalcohol, a thiocarboxylic acid, its ester, amide or ammonium salt, or a carboxylic acid ester of a thioalcohol, or its compound, and the number of carbon atoms is 10 to 60, and the alcohol group in the ester is saturated or unsaturated and/or substituted by a halogen.
- 4. The light-shielding material according to claim 3, wherein the number of carbon atoms is 10 to 38.

- 5. The light-shielding material according to claim 3, wherein the number of carbon atoms is 10 to 30.
- 6. The light-shielding material according to any one of claims 1 to 5, wherein the ratio of the organic low-molecular material
- 5 (B) and the matrix material (A) is 1:3 to 1:16.
  - 7. The light-shielding material according to any one of claims 1 to 5, wherein the ratio of the organic low-molecular material (B) and the matrix material (A) is 1:6 to 1:12.
  - 8. The light-shielding material according to any one of claims  $% \left( \frac{1}{2}\right) =\frac{1}{2}\left( \frac{$
- 10 1 to 7, wherein the organic low-molecular material (B) has a difference of at least 5 % by volume due to the phase change.
  - 9. The light-shielding material according to any one of claims
    1 to 7, wherein the organic low-molecular material (B) has
    a difference of 5 to 15 % by volume due to the phase change.
- 10. The light-shielding material according to any one of claims 1 to 9, wherein the matrix material (A) contains at least polyester, polyvinyl chloride, vinyl chloride-vinyl acetate copolymer, other vinyl acetate compounds, vinyl chloride copolymer and/or vinylidene chloride copolymer.
- 20 11. The light-shielding material according to any one of claims
  1 to 10, wherein the matrix material (A) appears as a white
  flake.
- 12. The light-shielding material according to any one of claims 1 to 11, wherein the temperature difference between  $(T_1)$  and 25  $(T_2)$  is 5 °C or more.

13. The light-shielding material according to any one of claims 1 to 11, wherein the temperature difference between  $(T_1)$  and  $(T_2)$  is 5 to 50 °C or more.

5

10

15

20

25

14. An erasable recording material characterized in that it is obtained by processing a light-shielding material into a film, the light-shielding material having a temperature dependence composed of a material pair (A/B) comprising a matrix material (A) comprising at least one polymer and/or resin and at least one organic low-molecular material (B) which is at least partially insoluble in the matrix material (A) and is dispersed in the matrix material as a second phase, wherein the material pair (A/B) has a light-shielding property which varies at a temperature equal to or lower than a specific temperature  $(T_0)$  depending on a preheating temperature equal to or higher than  $(T_0)$ , and as a result, the material pair shows a maximum light-shielding property when it is heated to a temperature equal to or higher than a transformation temperature  $(T_2)$  higherthan  $(T_0)$  and then cooled to a temperature equal to or lower than  $(T_0)$ , and the material pair shows a light-shielding property which decreases as the temperature increases when it is heated to a transparent temperature  $(T_1)$ between  $(T_0)$  and  $(T_2)$  in a maximum light-shielding state and then cooled to a temperature equal to or lower than  $(T_0)$ , and the material pair shows a minimum light-shielding property when it is heated to a temperature between  $(T_1)$  and  $(T_2)$  and

then cooled to a temperature equal to or lower than  $(T_{0})$ .

### (9 日本国特許庁 (JP)

### ①特許出願公開

# ⑫公開特許公報(A)

昭55-154198

©Int. Cl.<sup>3</sup>
B 41 M 5/26
C 09 K 3/00
G 11 C 13/04

識別記号

庁内整理番号 6906—2H 6526—4H 7922—5B ②公開 昭和55年(1980)12月1日発明の数 2審査請求 未請求

(全 10 頁)

## ❷温度依存性を有する遮光体およびこれを利用 した記録材料

②特 願 昭55-20685

②出 顧 昭55(1980) 2 月22日

優先権主張 ②1979年 2 月24日③西ドイツ (DE)③P2907352.7

ンシユトラツセ18番地

⑦発 明 者 ペーター・クーン ドイツ連邦共和国6242ロツセル ト1イム・クライネン・グルン ト5番地

の発 明 者 ジークフリート・エル・ミユラ

ドイツ連邦共和国6227エストリ ツヒーヴインゲル 2 シユニツタ ーヴエーク13番地

①出願人 チップ-エクス・テヒニク・ヴィルフガンク・ダビッシュドイッ連邦共和国6228エルトフィーレ・グロースシュトラッセの番地

②代 理 人 弁理士 小川信一 外2名 最終頁に続く

#### 明 総 書

1. 発明の名称 温度依存性を有する網光体かよびこれを利用 した記録材料

#### 2. 特許請求の範囲

1. 少なくとも一種のボリマーおよび/または 樹脂からなるマトリックス材(A)と、数マト リックス材(A)に少なくとも部分的に不悪で、 かつ第2相としてその中に分散されている少 なくとも一種の有機低分子物質(B)とからな る材料対(A/B)から無成された温度依存性を 有する遮光体であつて、数材料対(A/B)は(To) 以上の予熱温度に依存して、等定温度(To)以 下にかいて遮光性が変わる性質を有し、その 能果、(To)より高い変換温度(To)以上に加熱 して、その後(To)以下に冷却したとき意明 光性を示し、(To)と(To)の間にある透明温度 (To)は下に冷却したとき、温度が上がるにつ れて遮光性が下がる性質を示し、(To)と(To)

(1)

の間の無度まで加熱して、その後(Te)以下に 冷却したとき最小の避光性を示すことを特徴 とする温度依存性を有する導光体。

- 2 有機低分子物質(B)が酸素、硬質、窒素、 ハロゲンのうち少なくとも一つの原子を含む 化合物である特許請求の範囲第1項配象の差 分体。

(2)

持辦昭55-154198(2)

カルボン酸またはこれらのエステル、アミド、またはアンモニウム塩、チオアルコール、チオカルボン酸またはこれらのエステル、アミドまたはアンモニウム塩、またはテオアルコールのカルボン酸エステルまたはこれらの化合物のいずれかであり、これらの炭素数は10~60であり、エステル中のアルコール新聞は10~60であり、エステル中のアルコールが出世れてあることを特徴とする特許請求の範囲銀1~2項記載のいずれかの連光体。

- 4. 炭業数が 10~38 である特許請求の範囲集 8 項記載の進光体。
- 5. 炭素数が10~30である特許請求の範囲類 3項記載の避光体。
- 6. 有機低分子物質(B)とマトリックス材(A) との比が1:3~1:16である特許請求の範囲第1~5項記載のいずれかの源光体。
- 有機低分子物質(B)とマトリックス材(A) との比が 1:6~1:12 である特許請求の範 囲第 1~5 項記載のいずれかの運光体。

(8)

- 14 少なくとも一種のポリマーおよび/または 樹脂からなるマトリックス材(A)と、腹マト リックス材(A)に少なくとも部分的に不溶で、 かつ第2相としてその中に分散されている少 なくとも一種の有機低分子物質(B)とからな る材料対(A/B)から構成された温度依存性を 有する連先体であつて、紋材料対(A/B)は (To)以上の予熱温度に依存して特定温度(To) 以下において遮光性が変化する性質を有し、 その結果、(To)より高い変換温度(Ta)以上に 加熱して、その後(Ta)以下に冷却したとき最 大選先性を示し、(To)と(Tz)の間にある選明 温度(Ti)まで、最大進光状態で加熱し、その 後(To)以下に冷却したとき、 温度が上がるに つれて瀕光性が下がる性質を示し、 (T。)と (Tz)の間の温度まで加熱して、その後(Ta)以 下に冷却したとき最小の遮光性を示す温度依 存性を有する選光体をフィルム状にしたこと を特徴とする消去可能な配録材料。
- 3. 発明の詳細な説明

(5)

- 8. 有機低分子物質(B)が少なくとも5容量を の相変化による差を有している特許請求の範 囲第1~1項記載のいずれかの譲光体。
- 9. 有機低分子物質(B)が5~15 容量多の相変 化による差を有する特許請求の範囲第 1 ~ 7・ 項記載のいずれかの選光体。
- 10. マトリックス材(A)がポリエステル、ポリ 塩化ビニル、塩化ビニル~酢酸ビニル共宜合体、他の酢酸ビニル化合物、塩化ビニル共宜 合体、および/または塩化ビニリデン共宜合 体を少なくとも含んでいる特許請求の範囲集 1~9項記載のいずれかの遮光体。
- 11. マトリックス材(A)が白色片を呈する特許 請求の範囲第 1 ~ 10 項記載のいずれかの選光 体。
- 12 (T₁)と(T₂)の温度差が5℃以上の特許請求の範囲第1~11 項記載のいずれかの遅光体。

(4)

300

本発明は温度衣存性を有する遮光体かよびこれを利用した消去可能な記録材料に関する。

このような方法で記録は秘密であったり、かなくとも外部(または他人)の手にもれておもれているなけるはない。このような情報は体がらはや不必要になったときは、そのため注意なくなで、からのは、たとえばマイクのようとが多い、というのは、たとえばのですないことが多い、というのは、たとえばのですがによって得られる片は不必要な情報をいまだ

(6)

特期昭55-154198(3)

さんでいるからである。だからこのような場合にはフィルム(層)を化学的に破壊する必要があるが、それは消費されるエネルギーからも高価となり、そして化学的な溶液を使用するため、特に破壊すべき記録物が大量の時は望ましくない。更に、これら公知の方法で情報を消した記録媒体は再び使うことができない。

したがつて、本発明の機幹をなす問題は新しいデータの書積と配録材料を待ることにあり、 配母されたデータは簡単な方法で消去でき、か つその後再便用できるということにある。

本発明にしたがえば、この問題は可逆定着性でかつ配度な存進光性の物質によつて解決され、この物質は少なくとも一つのポリッーかよび/または樹脂材料Aと少なくともAに配分的に不審で分散第2相としてその中に含まれて依のサッ、材料対A/Bは予め熱したT。以上の温度化する性質を有し、その結果T。より高い転換温度ではより、

(7)

12

...

更に無くべきことに、 而去された配録材料は 再び費料の配録に使うことができ、 配録工程と 商去工程を所望に応じて練かえすことができる。

画像をつくるのに必要な熱は所望の方法で供給することができ、好ましくはレンメ集光熱、 光照射熱または電気伝導物からの形触による熱である。熱照射濃度および導電容量が稽密になれば得られる配像は、より鋭敏になる。レーザ 光銀を用いれば10-8mの大きさで高分解能が得られる。この高分解能は鋭い画像の再生を導く。

本発明による記録材料で得られる画像は目で 明瞭に確認できるし、また普通の光電器で、マ イクロスコープの範囲で読みとることができる。 資料の記録はデイジタル法と同様アナログ法で もできる。

驚くべきことに本発明によれば中間色調や陰 影もつくることができ、程度を進正に関節する ことにより高分解能の写真状面像が得られる。

記録は陽面法でも陰面法でも達成できる。 敷 低適光状態…即ら最高透明状態で始めれば、 転 上に無せられ、ついてT。以下に冷却されると散 高の避光性が得られ、最大速光状態でT。とT。の 間にある透明温度T。まで無し、ついでT。以下に 冷却すると減少した大きさの遮光性が得られ、 T.とT。の間の温度まで無して、ついでT。以下に 冷却すると最小源光性が得られる。

ここでいう「物質」とは程々な形態、たとえば板、固形、フィルム、チューブのような形をとり、また、透明箱(フィルム)のような他の材料にコーティングした形もとりうる。したがつて「物質」とは最も広い意味の概念である。

また、ことでいう情報、資料または記録という場合、その概念は数字、文字、画像、装飾用 図案などを含む最も広い意味で解釈されるべき である。

本発明は次のような驚くべき事実を見出した ことにある。即ち、本発明によれば感光フィルムの場合、必要とされていた後処理、化学液処 理、即ち現像、定着工程なしに単に熱処理をす るだけで記録をつくることができるのである。

(8)

.

除面法では、最高不透明状態、即ち最高源光状態で始める。ToとTiの間の温度に加熱することによつて最高不透明状態と最高透明状態の間のいかなるグレイ色調にも、加熱温度次第ですることができる。これらのグレイ色調は陰面法で一歩作ですることができる。

強画法での一操作あるいは陽画法にしたがう

(10)

(9)

特別昭55-154198(4)

フイルムを形成することができる。

本発明において使用するマトリックス材料Aと低分子有機化合物Bの対の性質は第1図に設明されている。加熱温度に対して源光を応用すれば、本発明による物質の対にともない種々のカーブが得られるがこれらのカーブはすべて上述の原理にしたがう。

本発明による材料対 A/B でつくつた物質を最大不透明の状態で使い、この物質を迅度 Toから 熱し始め、温度 Ti以上にしなければ、温度 りかるにつれて明るくなり、即ち、物質はより、 がるにつれて明るくなり、即ち、物質はより、 透過性、……つまり、より透明になる。温度 To ある は最大不透明と b 大透明の間に止まり、 実質的 に維持される。この方法で、 本発明にしたがつ て中間色質またはグレイ質の記録をつくること ができる。

しかし、その物質を展展 T<sub>1</sub> またはこれより高い温度 T<sub>2</sub> まで終すると、物質を温度 T<sub>0</sub> またはそれ以下に冷却したとき最大透明あるいは最低途

(12)

かにかかわらず、少なくとも300~400ライン/=の分解能が得られ、その結果、 あらゆる神郷の 光学データ記録、 たとえばマイクロフイルムの 設造にも適用できる。フイルム(胎)はレーザ 光線の吸収をより良くするために少し増色する ことができ、 この場合、 直径 0.003 = 以下で各 4 の点が、 マイクロ 秒の範囲にある点に必要な 時間を、 レーザ光線のエネルギーによつてに最 することができる。配盤は減力した同じレーザ 光線で消すことができる。

本発明による物質の大きさは所望により選ばれるべきである。これらの物質の好ましい態様は材料\*A/Bの一対をコーテイングした透明材フォイルからなつている。コーテイングの厚さは、任意であるが、たとえば10-4mと数率との間である。10-4~10-4mの厚さでコーテイングすることは好ましい。含うまでもなく、マトリックスとして、付加材料に支持される必要のない十分物様的に安定な有機低分子化合物が選ばれるなら一対の材料A/Bは自己支持フォイルまたは

(11)

55

光が起こる。

したがつて、最大透明を得るためには正確な 温度に加熱する必要はなく、TiとTiの間のとこかの温度に加熱して透明にすればなる程、中間 質性を表するな際性なしに最大とのが 質や最大不透明に戻る危険性なしに最大とよっの 性になりやすい。TiとTiとの差は5℃以上が野性になりやすい。TiとTiとの差は5℃以上が15 ではましく、等に5~50℃が好ましく、更に5~15 でが好ましい。除画法ではTiとTiとがけましたが ますぎると、消去工程で記録を高熱に熱しな数 ればならなくなり、これはマトリックスの存類 ればならなくなり、これはマトリックスの存類 や応用において不利である。

もしも、本発明の物質を温度Tzあるいはそれ 以上に熱するなら、冷却したとき必らず最大不 透明が生ずる。

本発明による物質を所定の温度に調節することにより、所望により最大不透明、最大透明あるいは脳度の作用による中間色調を得ることができる。

上述した陰画法に対して勝画法を使りなら、

(18)

そして本発明による物質を最大透明の状態から始めるなら、その透明は転換風廊 Ti まで、その後冷却しても最大初期値を維持される。 Ti またはそれ以上の温度にしてから冷却した場合のみ不透明になり、最大不透明に進する。

したがつて透明状態から始めると最大透明と 最大不透明以外の中間色調は得られないが、上述したようにToとToの間の温度に位置する既不 透明物を第2加熱することによつて所望の中間 色飾を得ることができる。

第2~4 図は実施第1~3 にしたがり材料対の具体例を示している。

かくして、上述の技術的数示をもとにして、 当業者が若干の実験を行ない、本発明の主題で ある材料対を選択することは可能である。この ため、当業者が必要とすることはマトリックス 材A中の分散物質Bから得られる材料対から程 度と連光性の関係、あるいは型度と光透過性の 関係を示すダイヤグラムをつくることであり、 り者は市販の装置と自動配録被でもつて可能で

(14)

技解昭55-154198(5)

ある。それによつて待られる曲額が上述した変換温度でと透明温度であ有する自動を示すたら、その材料対は本発明の目的に合致する。雰囲気温度で、固体状の有機低分子物質BができるだけマトリックスAに近い超折率を有しているなら、最大透明が真の透明状態になるので好ましい。したがつて材料対 A/B はこの条件にしたがつて過ばれる。

無度T₁は実質的に有機低分子物質Bの離点、 または凝固点になる。だからこの条件も選択の 条件に挙げられる。

相に普通、分散している有機物質 B は多かれ少なかれ 数 粉砕の形で相の中にもり、 あるいは分散される。

(15)

もう一つの方法としては、溶融したマトリックスからなり、あとから有機物質Bを混入または分散させ、マトリックスを完全にプレンドしたのも合知して形をつくる方法である。

成型は次の方法がある。即ち、数分離有機物

(17)

· するマトリックス材Aの相互作用は温度前処理 によつて得られる。

有機低分子物質 B はマトリックス A 中に第 2 相、即ち、別々に想められ、適当に小さな粒子、小滴または結晶として砕かれる。マトリックス中の有機物質の粉砕度は所望の効果、使用目的によつて調整される。

有被物質Bは移々の方法でマトリックスのいい物はでマトリックなどを有機をつかられた。 こう でき はい かっこう はい かっこう はい かっこう でき ない かっこう でき がっこう でき がっこう でき がっこう でき がっこう でき がっこう でき がっこう はい かっこう ない かっこう がい かっこう がい かっこう はい かっこう がい はい かっこう はい かっこう がい はい かっこう はい かっこう はい かっこう かい はい にんしょう に

マトリンクス材は、熱可観性またはデュロ (duro-)可製性合成物または天然。合成樹脂のいずれでもよく、それらは発性体または剛体の、中に固めることができる。

マトリックス材として用いられる物質の最も 有用なものは、一方は屈折率にしたがつて選ば れ、他方は資用目的に応じた物性にしたがつて :::

(18)

技期昭55-154198(6)

選ばれる。それらはできるだけ機械的に安定で フイルム形成しやすい必要がある。マトリック スの好ましい例としては、ポリエステル。ポリ アミド。ポリアクリレート、ポリメタクリレー トヤよびシリコン樹脂である。ポリエステルの うち、高分子直鎖飽和ポリエステル、特化分子 ★ 10,000~20,000 のものが最適である。マトリ ツクスダを特に助けるものとしては、ポリ塩化 ビニリデンーアクリロニトリル共直合体のよう な塩化ビニリデン共富合体、ポリ塩化ビニル。 塩化ビニル共重合体、酢酸ビニル共重合体、お よび塩化ビニルー酢酸ビニル共宜合体および/ またはポリエステルである。マトリックス材の 具体例としては、塩化ビニル91 复量が、酢酸ビ ニル3重量がおよびビニルアルコール6重量を の共重合体:塩化ビニル83重量が、酢酸ビニル 16 重量がおよびマレイン酸 7 重量がの共重合体; 塩化ビニル90重量を、酢酸ビニル5重量をおよ びピニルアルコール5重量がの共重合体:塩化 ビニルーアクリレート共産合体; 遊離カルボキ

(19)

3

ルキン;シクロアルカン;シクロアルケン,シ クロアルキン;戯和または不飽和モノまたはジ カルポル散またはこれらのエステル。アミド。 またはプンモニウム塩;粒和または不飽和ハロ ゲン脂肪酸またはこれらのエステル。アミド、 またはアンモニウム塩;アクリルカルポン散ま たはそれらのエステル。アミドまたはアンモニ ウム塩;ハロゲンアリルカルポン酸もたはそれ 6のエステル、アミド、またはアンモニウム塩; チオアルコール:チオカルボン酸またはそれら のエステル、アミン、またはアンモニウム塩; チオアルコールのカルポン酸エステル,とれら の混合物であり、これらの化合物の炭素数は10 ~ 60 , 好せしくは 10 ~ 38 , 特に 10 ~ 30 が好 ましい。エステル中のアルコール基部分は競和 または不飽和されなよび/またはハロゲンで盤 換されている。とれらの化合物で、ハロゲン原 子は塩素または臭素であり、毎に塩素が好まし い。ハロゲン化合物は1または20のハロゲン盤 換基を有することが好ましい。少なくとも、一

(21)

シル基を有する三元共直合体: 塚化ビニル 83 重量が、酢酸ビニル 16 重量がかよびジカルボン酸 1 重量がの共直合体である。 このようなポリマーの商品名は Vinylite VAGH、 VMCC、 VROH (Union Carbide)、 Vinnol E 5/48 A、H 15/45 M (Wacker - Chemie)、 かよび Vilit MC 39 (Chemi-Locate Werke Hüls AG)である。 白い砕片を示すマトリックス材 A はより好ましく使われる。

マトリックスAへの有物物質Bの取者比は 1:3~1:16, 好ましくは 1:6~1:12, 即ち、有機物質 1 重量部に対してマトリックス材 3~16, 好ましくは 6~12 重量部である。有機物質 B は特に、分子中に少なくとも一つの酸素、登業、健食および/またはハロゲンを持つていることが好ましい。

有機物質Bの好ましい例としては、アルカノール:アルカンジオール:ハロゲンアルカノールまたはハロゲンアルカンジオール:アルキル
アミン:アルカン:アルケン:アルキン:ハロゲンアルカン:ハロゲンアルケン:ハロゲンア

. . . . .

つの直鎖放化水素基を有する化合物としては設 素原子数 10 ~ 30 のものが有機化合物 B として 好ましい。アクリル 誘にかけるアリル 蓄はフェ ニル、置換フェニルが好ましい。

物質 B の場合、"低分子"とは分子費 100 ~700 好ましくは 300 ~ 500 のことを意味する。 物質 B は固体から液体に相変化するとき少なく とも 5 %、好ましくは 5~15 % 容積変化するも のが用いられる。

(22)

特照超55-154198(7)

- 工業で使用されるものである。

「材料対 A/B"と述べるときは A 取分が 1 またはそれ以上のポリマーまたは樹脂からなり、 B 成分が 1 またはそれ以上の有機低分子物質からなつていることを登除する。

これら特殊で、驚くべき性質のために、本発明による物質は併去可能な配録材料に利用できる。 これらはデータ 蓄積、装飾、広告その他種々の選用分野で使用することができる。

実施例を挙げて本発明を更に説明する。

#### 実施例 1

芳香族シカルボン酸と脂肪族ジオールをベースにした高分子直鎖コポリエステル( Dynamit Nobel 会社の Polyester Dynapol L 206 ) 10 重量 配を約 160 ℃で溶散する。この溶散物にドコサニン酸を加え、ガラス板上にフイルム厚さ 0.01 地でコートする。得られた熱官能フィルムは国風に冷やすと不透明/白であり、72 ℃に加熱して冷却すると安定した透明性を示す。これは 77 ℃以上の温度に再加熱することによつてのみ不(28)

11<u>4</u>

がてきる。

第3回はこの材料の重度と避免の関係を示している。

#### 突毙例 3

ドコサノールの10 まテトラヒドロフラン溶液 6 重量部を塩化ビニルー飛酸ビニル共食合体 (Chemische Werke Hüls 会社の Vilit AS 47)のメチルイソプテルケトン 30 多溶液 6 無に混入する。この溶液を 0.075 mm 厚さのポリテレフタル酸 クリコールエステルのシート上にコートし、その後、溶薬を蒸発して 0.01 mm 厚さのフィルムを得ったので、溶薬を高発して 0.01 mm 厚さのフィルムを得っ白色であり、そして 68 C まで熱して、その後 冷却すると安定した透明を示し、70 C 以上に再加熱したときのみ不透明状態に戻る。

第4回はこの材料の温度と遅光性の関係を示 している。

#### 賽篇例4.

ドコサン酸 の、芳香および非芳香ジカルポン酸と脂肪族ジオールの混合物をベースにした

( 25 )

透明に戻すことができる。

第2 図はこの材料の温度と選先性の関係を示 している。

#### 実施例 2

更に、適当な温度調節、即ち 40 ~ 63 での間で最大と最小選先の間の種々の状態を得ること (24)

(CA

ボリエステル ( Dynamit Nobel 会社の Polyester Dynapol L 206 ) 20 チトリクロロエチレン溶液 6 食量部に溶かす。ワイヤワイバー(または器具)を用いてこの溶液を厚さ 0.075 mm のポリテトラフタルアクリコールエステルのホイル上にコートし、その後溶媒を蒸発させて厚さ 0.0 mm のフィルムを得る。

このようにして得られた熱官能フイルムは不 透明 - 白色であり、そしてこれを 72 ℃まで加熱 してその後 72 ℃以下に冷却すると安定した透明 性を示し、これは更に 77 ℃以上に再加熱するこ とによつてのみ不透明に戻る。

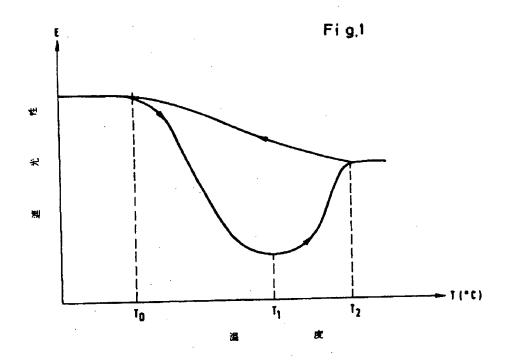
#### 4. 図面の簡単を説明

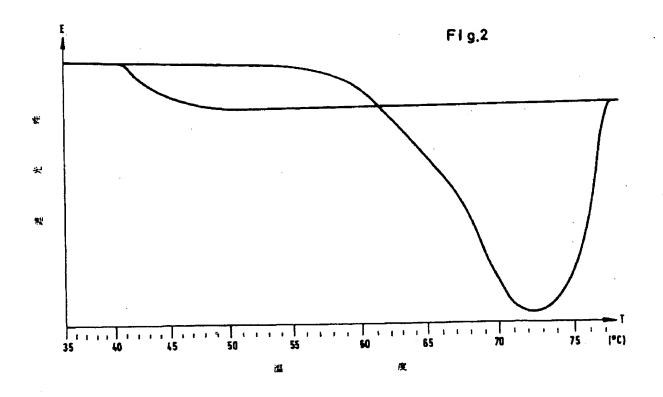
第1 図は本発明による材料対 A/B の温度と無 光性を示す代表的な曲線グラフであり、第2~ 4 図はそれぞれ実施例1~3 の物質の過度と遊 光性を示すグラフである。

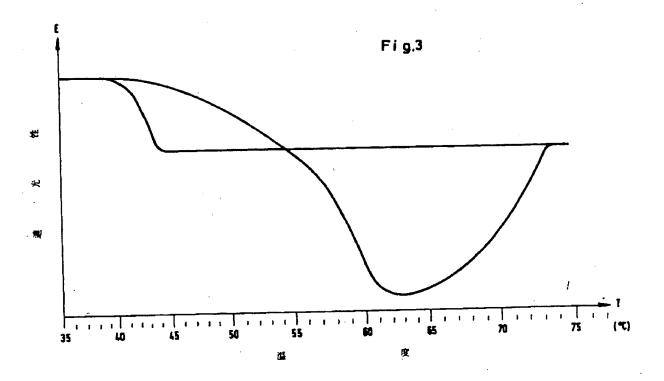
> 代理人 并理士 小 川 信 一 并建士 野 口 賢 思 弁理士 斎 下 和 总

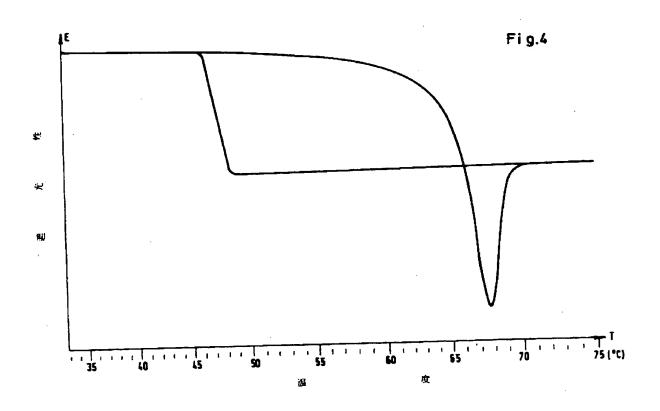
165 TX

1









# 第1頁の続き

⑦発 明 者 クリシユナモールチ・ナラヤナン ドイツ連邦共和国6228エルトフィーレ・フエルトシユトラツセ 21番地